



陳立銳 副處長

極紫外光微影部  
台灣積體電路製造股份有限公司



國立交通大學電子物理系 學士  
國立清華大學物理系 碩士  
國立清華大學物理系 博士

# Extreme Ultraviolet: Light up the Bright Future of the World

## Speech Outline :

- The importance of lithography technology in semiconductor industry
- What are the challenges of litho process to extend Moore's Law
- The complexity and knowledge required for EUV lithography
- What did TSMC achieve to make EUV worldwide 1st production



國立陽明交通大學 電子物理系  
National Yang Ming Chiao Tung University  
Department of Electrophysics

時間 | 115年3月26日 (四) 13:20 – 15:00  
地點 | 電子物理系館 演講廳

專題演講 Colloquium